

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-238543

(P2007-238543A)

(43) 公開日 平成19年9月20日(2007.9.20)

| (51) Int. Cl. | F I | テーマコード (参考) |
|------------------------------|-------------|-------------|
| C07C 45/45 (2006.01) | C07C 45/45 | 4H006 |
| C07C 49/82 (2006.01) | C07C 49/82 | 4H039 |
| C07C 67/313 (2006.01) | C07C 67/313 | |
| C07C 69/738 (2006.01) | C07C 69/738 | Z |
| C07B 53/00 (2006.01) | C07B 53/00 | B |

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 8 頁) 最終頁に続く

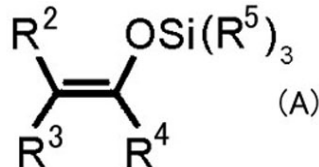
| | | | |
|-----------|----------------------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願2006-65797 (P2006-65797) | (71) 出願人 | 503360115 |
| (22) 出願日 | 平成18年3月10日 (2006.3.10) | | 独立行政法人科学技術振興機構 埼玉県川口市本町4丁目1番8号 |
| | | (74) 代理人 | 100110249 弁理士 下田 昭 |
| | | (74) 代理人 | 100113022 弁理士 赤尾 謙一郎 |
| | | (72) 発明者 | 小林 修 東京都千代田区神田司町2-19 |
| | | (72) 発明者 | 小川 知香子 東京都台東区池之端1-5-1ベラカーサ 池之端420 |
| | | Fターム(参考) | 4H006 AA02 AC41 AC44 AC81 BA08 BA13 BA36 BA47 BJ50 BN10 BR30 KA31 4H039 CA60 CA62 CF30 CL25 |

(54) 【発明の名称】 光学活性なβ-ヒドロキシカルボニル化合物の製法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】水溶性アルデヒドを用いたアルドール反応を行い、高収率かつ高立体選択的にβ-ヒドロキシカルボニル化合物を製造する方法を提供する。

【解決手段】水溶液中で、キラルなピピリジン化合物からなる配位子又はその対称体と、 $S c Y_3$ 又は $B i Y_3$ で表されるルイス酸 (Yはパーフルオロアルカンシルホネート) とを混合させて得られる触媒の存在下で、下式



(R^2 と R^3 は水素原子、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族、又は芳香脂族炭化水素基、 R^4 は炭化水素基、複素環基、アルキルチオ基、又はアリールチオ基、 R^5 はメチル基、エチル基、イソプロピル基、又はtert-ブチル基)で表されるケイ素エノラートと、ホルムアルデヒドを除く水溶性アルデヒドとを反応させる。

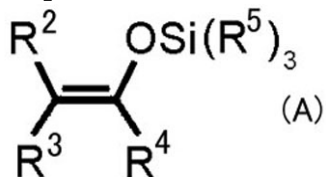
【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

水溶液中で、キラルなピピリジン化合物からなる配位子と、 ScY_3 又は BiY_3 で表されるルイス酸（式中、 Y は炭素数が 1 ~ 3 のパーフルオロアルカンシルホネートを表す）とを混合させて得られる触媒の存在下で、下式（式 A）

【化 1】



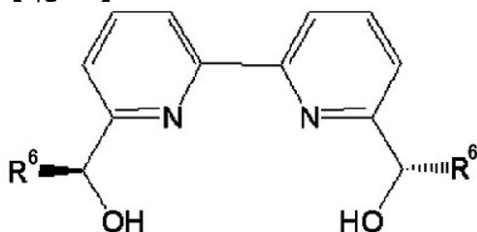
10

（式中、 R^2 と R^3 は水素原子、脂肪族炭化水素基、単環若しくは多環の脂環式炭化水素基、単環若しくは多環の芳香族、単環若しくは多環の芳香脂族炭化水素基、又は複素環基のうち互いに異なるものを表し、かつ R^2 と R^3 のいずれか一方は水素原子であり、 R^4 は置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、アルキルチオ基、又はアリールチオ基であり、 R^5 はそれぞれ同じであっても異なってもよいメチル基、エチル基、イソプロピル基、又は *tert*-ブチル基を表す）で表されるケイ素エノラートと、ホルムアルデヒドを除く水溶性アルデヒドとを反応させることを含む、光学活性な α -ヒドロキシカルボニル化合物の製法。

【請求項 2】

前記キラルなピピリジン化合物からなる配位子は、下式（化 2）

【化 2】



20

（式中、 R^6 はイソプロピル基、*tert*-ブチル基またはフェニル基を表す）またはその対称体で表される請求項 1 に記載の製法。

30

【請求項 3】

前記ルイス酸が $Sc(OSO_2CF_3)_3$ 又は $Bi(OSO_2CF_3)_3$ で表される請求項 1 に記載の製法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、水溶媒中での光学活性な α -ヒドロキシカルボニル化合物の製法に関する。

【背景技術】

40

【0002】

ホルムアルデヒド水溶液を用いるシリルエノールエーテルとのヒドロキシメチル化反応は、スカンジウムトリフラート又はビスマストリフラートとキラルピピリジン錯体とを混合した触媒によって円滑に進行することが報告されている（非特許文献 1、2）。また、水系溶媒での不斉アルドール反応として芳香族アルデヒドを用いた例が報告されている（非特許文献 3、4）。

【0003】

【非特許文献 1】 Kobayashi, S. et al. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 12236.

【非特許文献 2】 Kobayashi, S. et al. Org. Lett. 2005, 7, 4729.

【非特許文献 3】 Kobayashi, S. et al. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 2989.

50

【非特許文献4】Li, C-J. et al. Adv. Synth. Catal. 2005, 347, 1247.

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、水系溶媒中でホルムアルデヒド以外の水溶性アルデヒドを用いたアルドール反応の成功例は未だにない。また、ケイ素エノラートを用いるアルドール反応に於いてホルムアルデヒド以外のアルデヒドを用いた場合、カルボニル基の α -位に不斉炭素が生じるため、ケイ素エノラートの構造により β -位にも不斉炭素が生じる系では、生成物はジアステレオマー混合物となる。このようなことから、本発明は、水系溶媒中でホルムアルデヒドを除く水溶性アルデヒドを用いた不斉アルドール反応を行い、高収率、高ジアステレオ選択的かつ高エナンチオ選択的に光学活性な β -ヒドロキシカルボニル化合物を製造する方法の提供を目的とする。

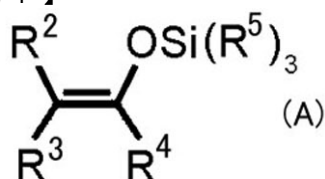
10

【課題を解決するための手段】

【0005】

即ち、本発明の光学活性な β -ヒドロキシカルボニル化合物の製法は、水溶液中で、キラルなピピリジン化合物からなる配位子と、 ScY_3 又は BiY_3 で表されるルイス酸（式中、Yは炭素数が1~3のパーフルオロアルカンシルホネートを表す）とを混合させて得られる触媒の存在下で、下式（式1）

【化1】



20

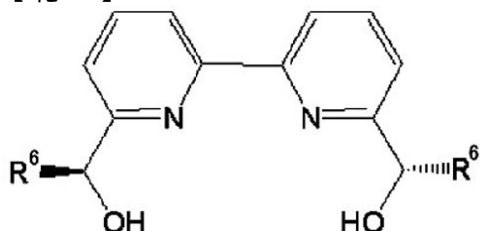
（式中、 R^2 と R^3 は水素原子、脂肪族炭化水素基、単環若しくは多環の脂環式炭化水素基、単環若しくは多環の芳香族、単環若しくは多環の芳香脂族炭化水素基、又は複素環基のうち互いに異なるものを表し、かつ R^2 と R^3 のいずれか一方は水素原子であり、 R^4 は置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、アルキルチオ基、又はアリールチオ基であり、 R^5 はそれぞれ同じであっても異なってもよいメチル基、エチル基、イソプロピル基、又はtert-ブチル基を表す）で表されるケイ素エノラートと、ホルムアルデヒドを除く水溶性アルデヒドとを反応させることを含む。

30

【0006】

前記キラルなピピリジン化合物からなる配位子は、下式（化2）

【化2】



40

（式中、 R^6 はイソプロピル基、tert-ブチル基またはフェニル基を表す）またはその対称体で表されることが好ましい。

前記ルイス酸が $Sc(OSO_2CF_3)_3$ 又は $Bi(OSO_2CF_3)_3$ で表されることが好ましい。

【発明の効果】

【0007】

この発明によれば、水系溶媒中でホルムアルデヒドを除く水溶性アルデヒドを用いた不斉アルドール反応を行い、高収率、高ジアステレオ選択的かつ高エナンチオ選択的に光学活性な β -ヒドロキシカルボニル化合物を得ることができる。

50

【発明を実施するための最良の形態】

【0008】

本発明で用いる触媒は、キラルなピピリジン化合物からなる配位子と、 ScY_3 又は BiY_3 で表されるルイス酸（式中、 Y は炭素数が 1 ~ 3 のパーフルオロアルカンシルホネートを表す）とを混合させて得られる。

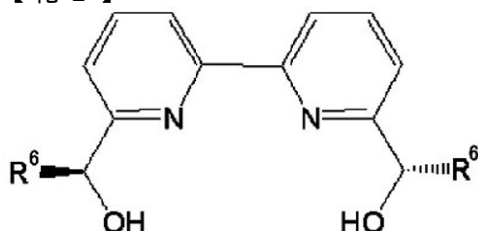
【0009】

ピピリジン化合物からなる配位子又はその対称体は、水酸基の結合した 2 つの不斉炭素を有し、 Sc 塩又は Bi 塩の水中での触媒活性を調整するキラルな配位子となる。ピピリジン化合物は Sc 塩又は Bi 塩への配位能が適切であるため、ルイス酸性を低減させず、又、 Sc 又は Bi と配位子からなる錯体からカチオンを放出させることも少なく、触媒の立体選択性が保たれる。

10

特に、下式(化2)

【化2】



20

（式中、 R^6 はイソプロピル基、*tert*-ブチル基またはフェニル基を表す）またはその対称体で表されるピピリジン化合物を用いると、ルイス酸性及び立体選択性の点で好ましい。

【0010】

Y としては、例えばハロゲン原子、 OAc 、 $OCOCF_3$ 、 ClO_4 、 SbF_6 、 PF_6 又は OSO_2CF_3 （適宜「OTf」：トリフラートと記す）を用いることができる。 Y はハロゲン原子、 OAc 、 $OCOCF_3$ 、 ClO_4 、 SbF_6 、 PF_6 又は OSO_2CF_3 （OTf）を表す。中でも OTf が効果的である。

【0011】

ピピリジン化合物からなる配位子と ScY_3 又は BiY_3 とを水溶媒中で混合すると、 Sc 塩又は Bi 塩が配位子に配位し、触媒を形成する。

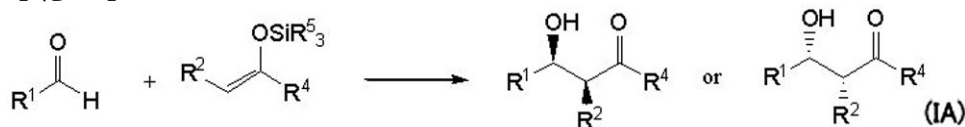
30

上記配位子と ScY_3 又は BiY_3 の各濃度は 0.01 ~ 0.1 mol/l 程度が好ましい。又、 ScY_3 と BiY_3 を混合して使用してもよい。

【0012】

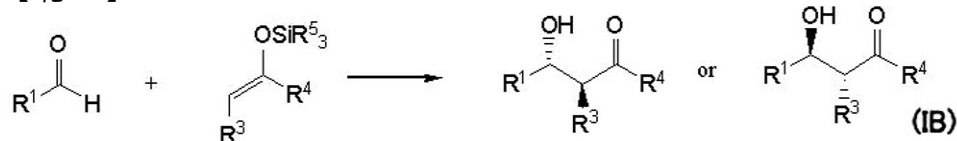
本発明においては、この触媒を下記の水溶性アルデヒドとケイ素エノラートとの不斉アルドール反応（式 I A、I B）に用いる。

【化3】



40

【化4】



【0013】

式 I A、I B 中、 $R^2 \sim R^5$ は上記式 1 で用いたのと同じである。 R^1 は、親水性の置換基又はアルデヒド基と結合して水溶性アルデヒドを形成する置換基である。具体的な置換基としては、メチル基、クロロメチル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル

50

基、イソプロピルオキシカルボニル基、ビニル基、2-ヒドロキシエチル基等を挙げることができる。さらに R^1 としては、水酸基やアミノ基などの親水性基が1つ以上結合したアルキル基を挙げることができる。

【0014】

ホルムアルデヒドを用いた場合は、生成物である α -ヒドロキシカルボニル化合物の α -炭素は不斉を持たない。一方、式I A、I Bからわかるように、ホルムアルデヒド以外の水溶性アルデヒド(式I A、I Bの最左の化合物)を用いた場合、 α -位に不斉炭素が生成されるため、エナンチオ選択性と共に、ジアステレオ選択性が重要になる。つまり、反応に用いるケイ素エノラート(式A)の R^2 と R^3 が異なる置換基であることから生じる α -位の不斉炭素と前記 β -位の不斉炭素とにより、式I A、I Bから明らかなように、生成物としてジアステレオ異性体得られる。

10

なお、本発明に於いて水溶性アルデヒドとは、25℃における水に対する溶解度が5以上のアルデヒドをいう。

このようなことから、本発明では上記触媒を用いることにより、高いエナンチオ選択性と共に、高いジアステレオ選択性かつ高エナンチオ選択性で α -ヒドロキシカルボニル化合物を得ることができる。

【0015】

溶媒の使用量は、適宜に考慮されるものであるが、通常は、原料物質並びに触媒の溶解に必要とされる量として、たとえばこれらの2~50重量倍の割合での使用が考慮される。溶媒には水を使用するが、補助溶媒として、水と混和する有機溶媒を添加しても良く、その場合、使用される有機溶媒の量は水に対して0.5~10倍(v/v)程度が好ましい。

20

【0016】

反応液中の水溶性アルデヒド/ケイ素エノラートのモル比は好ましくは0.1~20、より好ましくは0.2~5程度である。また触媒は、ケイ素エノラートに対するモル%として1~50モル%、より好ましくは5~20モル%使用する。

反応温度は-30℃~常温、より好適には-15~0℃の範囲である。

反応時間は、適宜定めてもよく、例えば、0.5~50時間である。

本反応系に2,6-ジ-tert-ブチルピリジンなどのピリジン化合物の添加剤が有効な場合がある。その場合のピリジン化合物の量はケイ素エノラートに対するモル比で、0.1~10、好ましくは0.5~3である。(実施例1参照)

30

【0017】

この反応により、光学活性な α -ヒドロキシカルボニル化合物が生成する。

【実施例】

【0018】

以下、実施例にて本発明を例証するが本発明を限定することを意図するものではない。

【0019】

<実施例1>

スカンジウムトリフラート($\text{Sc}(\text{OTf})_3$, 19.7 mg, 0.0400 mmol)のジメトキシエタン(DME, 420 μL)溶液に配位子1(15.7 mg, 0.0480 mmol)を添加し、室温下、30分攪拌した。反応容器を0℃に冷却し、10分間攪拌した後、2,6-ジ-tert-ブチルピリジン(270 μL , 1.20 mmol)を加えた。さらに10分間攪拌した後、クロロアセトアルデヒド水溶液(63.5 μL , 0.40 mmol)、および(Z)-(1-フェニルプロパ-1-エニルオキシ)トリメチルシランを加え、0℃で40時間攪拌した。水を加えて反応を停止し、ジクロロメタンで抽出した後に、有機相に無水酢酸(113.2 μL , 1.20 mmol)、ピリジン(155 μL , 2.00 mmol)、4-ジメチルアミノピリジン(5mg)を加え、0℃で1時間攪拌した。水を加えて反応を停止し、ジクロロメタンで抽出した後、有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、減圧濃縮して得られた粗生成物を分取用薄層クロマトグラフィーで精製し、1-クロロ-3-メチル-4-オキシ-4-フェニルブタン-2-イル アセテートを74.4 mg(0.292 mmol, 収率73%)で得た。この生成物のジアステレオマー比: Syn/anti = 88/12、光学収率:

40

50

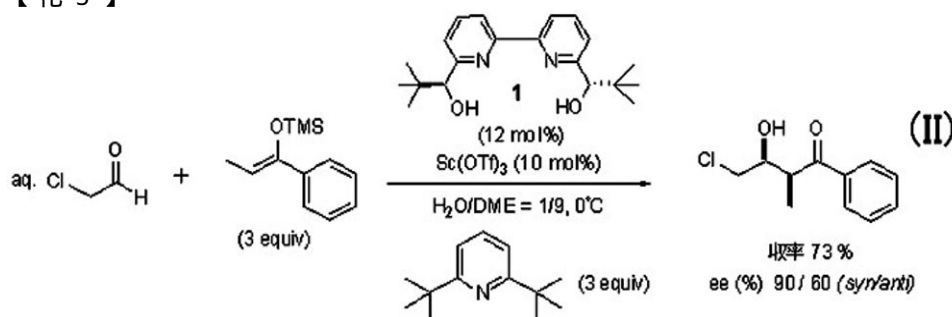
90 % ee (syn)、収率：60 % ee (anti)であった。

反応式は下記II式となった。又、生成物の物性値は以下の通りであった。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl₃) (syn) = 1.21 (d, 2.7 H, J = 7.4 Hz), 1.25 (d, 0.3 H, J = 6.8 Hz), 1.94 (s, 2.7 H), 1.96 (s, 0.3 H), 3.71-3.80 (m, 1H), 3.93-3.97 (m, 1H), 4.05-4.13 (m, 1H), 5.38-5.42 (m, 0.9 H), 5.45-5.50 (m, 0.1H), 7.43-7.71 (m, 3H), 7.91-8.02 (m, 2H).

【0020】

【化5】



10

【0021】

<実施例2>

ビスマストリフラート (Bi(OTf)₃, 7.9 mg, 0.0012 mmol) のDME溶液 (420 μL) に上記実施例1の配位子1 (11.8 mg, 0.0360 mmol) を添加し、室温で30分間攪拌した後、0℃まで冷却した。10分間攪拌後、水 (47 μL)、アセトアルデヒド (22.4 μL, 0.04 mmol)、(Z)- (1-フェニルプロプ-1-エニルオキシ)トリメチルシラン (142 mg, 0.6 mmol) を順次添加した。23時間後、水を加えて反応を終止し、ジクロロメタンで抽出、有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、減圧濃縮して得られた粗生成物を分取用薄層クロマトグラフィーで精製し、3-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルブタン-1-オンを47.0 mg得た (0.263 mmol, 収率66%, ジアステレオマー比: syn/anti = 98/2、光学収率: 90 % ee(syn))。反応式を式IIIに表す。

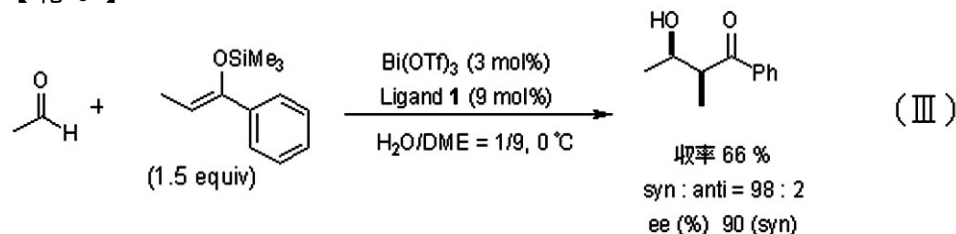
20

又、生成物の物性値は以下の通りであった。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl₃) (syn) = 1.228 (d, 1.5 H, J = 7.3 Hz), 1.231 (d, 1.5 H, J = 6.4 Hz), (1.5 H, J = 7.3 Hz), 1.27 (1.5 H, J = 7.3 Hz), 1.27 (1.5 H, J = 6.4 Hz), 3.40-3.50 (m, 1H), 4.11 (apparent quint, 0.5 H, J = 6.4 Hz), 4.25 (qd, 0.5 H, 3.2 Hz, 6.4 Hz), 7.46-7.51 (m, 2H), 7.58-7.59 (m 1H), 7.94-7.98 (m, 2H).

30

【化6】

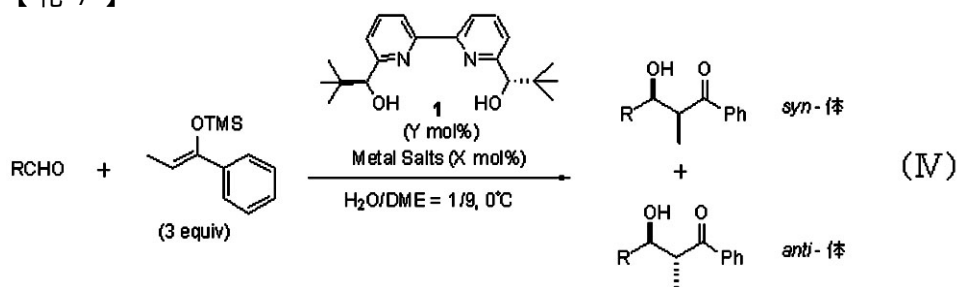


40

<実施例3~9>

表1に示す種々のアルデヒド又はケイ素エノラートに対して、スカンジウムトリフラート又はビスマストリフラートをルイス酸として用い、実施例2と同様にして反応を実施した(式IV)。得られた生成物の収率(% Yield)、エナンチオ選択性(% ee)、ジアステレオ選択性(syn/antiの比)は表1のとおりである。

【化 7】



【 0 0 2 2 】

10

【表 1】

| 実施例 | RCHO | Metal Salts (X mol%) | 1 (Y mol%) | % Yield | % ee | (syn/anti) |
|-----|------|---------------------------|------------|---------|---------|------------|
| 3 | | Sc(OTf) ₃ (10) | 12 | 73 | 73 / 84 | (43 / 57) |
| 4 | | Bi(OTf) ₃ (3) | 9 | quant. | 86 / 7 | (66 / 34) |
| 5 | | Sc(OTf) ₃ (10) | 12 | 95 | 80 / 81 | (62 / 38) |
| 6 | | Bi(OTf) ₃ (3) | 9 | quant. | 93 / 9 | (88 / 12) |
| 7 | | Sc(OTf) ₃ (10) | 12 | 83 | 62 / - | (66 / 34) |
| 2 | | Bi(OTf) ₃ (3) | 9 | 66 | 90 / - | (98 / 2) |
| 8 | | Sc(OTf) ₃ (10) | 12 | 95 | 68 / 11 | (83 / 17) |
| 9 | | Bi(OTf) ₃ (3) | 9 | quant. | 91 / 69 | (98 / 2) |

20

フロントページの続き

(51) Int. Cl.

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

F I

C 0 7 B 61/00 3 0 0

テーマコード(参考)